

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業
研究開発項目②先端半導体製造技術の開発
採択結果一覧

No.	開発テーマ	実施体制(予定)
1	(a) 先端半導体の前工程技術(More Moore技術)の開発	<p data-bbox="1240 480 1872 549">【パイロットライン構築・先端半導体製造技術】 国立研究開発法人産業技術総合研究所(※)</p> <p data-bbox="1207 587 1904 727">【製造・プロセス技術開発】 東京エレクトロン株式会社 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ キヤノン株式会社</p> <p data-bbox="1032 804 2078 863">※本パイロットラインが広くオープンイノベーションに資するよう、海外ファウンドリも含めた「先端半導体製造技術コンソーシアム」を構築。</p>